(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002—150856

(P2002-150856A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ		5	一73~1*(参考)
H01B	13/00	503	H01B 13	/00	503A	5 C 0 2 7
					503C	5 C O 4 O
H01J	9/02	•	H01J 9	/02	F	
	11/02		11,	/02	В	
					•	

審査請求 有 請求項の数9 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特顏2000-338670(P2000-338670)	(71)出職人	000005821	
			松下電器産業株式会社	
(22)出顧日	平成12年11月7日(2000,11.7)		大阪府門真市大字門真1006番地	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(79) 路田幸	芦田 英樹	
		(12/75311		
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電	
			産業株式会社内	
		(72)発明者	日比野 純一	
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器	
			産業株式会社内	
		(74)代理人	100097445	
	•		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)	

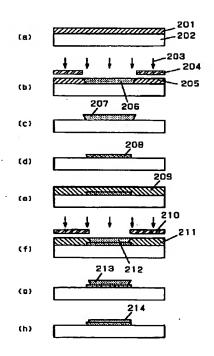
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電極の製造方法

(57)【要約】

【課題】 ディスプレイ表示装置等に用いられる、感光性材料を使用した積層金属膜より構成される電極において、パターンエッジの反り上がりや断線等のない信頼性の高い電極およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 電極形成面上に電極パターンと同様のパターンを有する電極保護層を形成し、既電極保護層上に 電極を形成することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも感光性物質を含有する材料を用いて形成される電極の製造方法であって、塗工工程、 露光工程、現像工程、焼成工程を経て電極形成面上に電 極保護層を形成する第一工程と、塗工工程、露光工程、 現像工程、焼成工程を経て前記電極保護層上に電極を形成する第二工程からなることを特徴とする電極の製造方法。

【請求項2】 前記電極保護層の現像工程後の膜厚が、 10μm以下であることを特徴とする電極の製造方法。

【請求項3】 前記電極保護層の焼成工程後の膜厚が、 5μm以下であることを特徴とする電極の製造方法。

【請求項4】 前記電極保護層の材料がフィルム材料であり、塗工工程がラミネート法であることを特徴とする 請求項1~3のいずれかに記載の電極の製造方法。

【請求項5】 前記電極保護層の材料がベースト材料であり、塗工工程が印刷法であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の電極の製造方法。

【請求項6】 上層の材料中にAg、Cu、Alのうち 少なくとも一種を含むことを特徴とする請求項1~5の いずれかに記載の電極の製造方法。

【請求項7】 下層の材料中にAg、Cu、Al、酸化ルテニウム、黒色顔料のうち少なくとも一種を含み、灰色ないし黒色を呈することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の電極の製造方法。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかに記載の製造方法により製造した電極。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の電極および電極の製造方法を用いたプラズマディスプレイ表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板の電極形成方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等の表示装置に使用されている電極の中で、感光性材料を用いた積層金属膜から構成される電極が多く用いられている。

【0003】これは、金属材料に感光性材料を含有させ、感光性材料の露光、現像工程を用いて製造することで、パターンの精細度を上げることが可能となること、また、それらを積層することで、異なった複数の機能を電極に付与することが可能になるからである。

【0004】従来の積層金属膜から構成される電極の製造方法の一例を図1に示す。

【0005】最初にガラス基板102に、例えば酸化ルテニウム等を含む感光性材料を印刷法等で塗工し、感光性金属電極膜A101を形成する(図1(a))。次に、前記感光性金属電極膜Aの上に、例えばAg等を含

む感光性材料を印刷法等で塗工し感光性電極膜B103を形成する(図1(b))。次に、紫外線104を露光マスク105を通して照射すると、前記感光性金属電極膜Aおよび前記感光性電極膜Bに露光部107と未露光部106が形成される(図1(c))。その際、感光性材料中の感光性成分が光照射により膜表面より硬化する。次に、アルカリ等を含む現像液で現像を行なうと露光部107のみが基板上に残る(図1(d))。次に、焼成を行なうと基板上に残った感光性金属電極膜Aが焼き縮む(図1(e))。

【0006】このようにして形成された電極は、酸化ルテニウムを主成分とする金属電極膜Aが黒色を呈することで、ガラス裏面側から見た場合の外光の反射を防止する役割を果たし、また、高い導電性を有する銀を主成分とする金属電極膜Bにより、全体の抵抗値を下げる役割をする。

【0007】また、例えば、単層での抵抗値を補う目的で、金属電極膜Aを露光した後、金属電極膜Bとして、同じ材料を強工、露光、現像して、低抵抗電極を製造することも知られている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、感光性材料を用いた積層金属膜から構成される電極においては、積層した電極膜を露光してパターン形成され、現像した電極を一括で焼成するため、焼成前後の膜厚が厚くなる。特に、現像後の膜厚が10μm以上の時、焼成時に電極が収縮して膜厚が5μm以上になる際、膜厚方向および水平方向の引っ張り応力が大きくなり、パターンのエッジが反り上がる(以下エッジカールと称す)。この電極を使用すると、例えばブラズマディスプレイパネルのように電極上に誘電体を形成し放電を行う際に、エッジカールの部分に電荷が集中し、電荷抜けを引き起こす原因となるという課題があった。

【0009】また、従来のように露光を1回しか行わず 現像を行う場合、電極膜の異物、ピンホールや、露光マ スクに付着したダスト等の、形成した電極の断線の原因 となる要素が多く含まれていた。

【0010】本発明はこれらの不都合に鑑みて創案されたものであり、感光性材料を用いた金属積層膜から構成される、パターンエッジの反り上がりが少なく信頼性のある電極を製造する製造方法を提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る電極は、少なくとも感光性物質を含有する材料を用いて形成される電極の製造方法であって、塗工工程、露光工程、現像工程、焼成工程を経て電極形成面上に電極保護層を形成する第一工程と、塗工工程、露光工程、現像工程、焼成工程を経て前記電極保護層上に電極を形成する第二工程からなることを特徴とする。

【0012】また、前記電極保護層の現像工程後の膜厚 が10μm以下で、焼成工程後の膜厚が5μm以下であ ることを特徴とする。

【0013】また、前配電極保護層の材料がフィルム材料であり、強工工程がラミネート法である、もしくは、前配電極保護層の材料がペースト材料であり、強工工程が印刷法であることを特徴とする。

【0014】また、上層の材料中にAg、Cu、Alの うち少なくとも一種を含み、下層の材料中にAg、C u、Al、酸化ルテニウム、黒色顔料のうち少なくとも 一種を含み、灰色ないし黒色を呈することを特徴とす る。

【0015】また、前記製造方法により形成した電極であることを特徴とする。

【0016】また、プラズマディスプレイ表示装置用の 電極の製造方法であることを特徴とする。

【0017】本発明の電極およびその製造方法により、 パターンエッジの反り上がりが少なく断線等の少ない電 極が得られ、本発明を採用した際には、信頼性の高い高 品質な電極を用いた表示デバイス等が安定して得られる という利点がある。

[0018]

【発明の実施の形態】図2は本実施の形態に係る電極の 要部構成とその製造工程を示す概略図である。

【0019】最初に、酸化ルテニウム粒子を含む黒色のネガ型感光性ペーストAを、ガラス基板202上にスクリーン印刷法を用いて塗布し、室温から90℃まで直線的に上昇した後90℃で一定時間保持する温度プロファイルのIR炉により乾燥し、前記感光性ペーストAから溶剤等が減少した感光性金属電極膜A201を形成する(図2(a))。なお、このときの感光性金属電極膜Aの膜厚は5μmである。

【0020】次に、紫外線203を線幅50μmの露光マスクA204を通して露光すると、感光性金属電極膜Aの膜表面から架橋反応が進み重合、高分子化し、露光部206と非露光部205が形成される(図2

(b))。なお、このときの露光条件は照度 $10 \text{mW}/\text{cm}^2$ 、積算光量 $300 \text{mJ}/\text{cm}^2$ 、マスクと基板との距離(以下プロキシ量と称す) $100 \mu \text{m}$ である。

【0021】次に、炭酸ナトリウムを0.4wt%含む 現像液にて現像すると非露光部が除去され、パターニン グされた感光性金属電極膜A207が残る(図2 (c))。

【0022】次に、ピーク温度593℃のベルト式連続 焼成炉により焼成を行なうと、現像で残った感光性金属 電極膜A中の樹脂成分等が気化しガラスフリットが溶融 して線幅、膜厚が減少し、金属電極A208が形成され る(図2(d))。なお、このときの金属電極Aの膜厚 は2μmである。

【0023】次に、焼成済みの金属電極A上にAg粒子

を含むネガ型感光性ペーストBをスクリーン印刷法を用いて塗布し、前記プロファイルのIR炉により乾燥し、前記感光性ペーストBから溶剤等が減少した感光性金属電極膜B209を形成する(図2(e))。

【0024】次に、紫外線を、線幅40μmの露光マスクB210を通して前記露光工程と同一露光条件にて露光すると、感光性金属電極膜Bの膜表面から架橋反応が進み重合、高分子化し、露光部212と非露光部211が形成される(図2(f))。

【0025】次に、炭酸ナトリウムを0.4wt%含む 現像液にて現像すると非醛光部が除去され、パターニン グされた感光性金属電極膜B213が残る(図2 (g))。

【0026】次に、ピーク温度593℃のベルト式連続 焼成炉により焼成を行なうと、現像で残った感光性金属 電極膜B中の樹脂成分等が気化しガラスフリットが溶融 して線幅、膜厚が減少し、金属電極B214が形成され る(図2(h))。このとき、エッジカールは発生しな い。

【0027】以上のような形態で積層構造の電極を形成 することで、エッジカールが抑制できる理由について述 べる。従来の製造方法では、パターニングされた積層構 造の電極を2層もしくは2層以上で一括で焼成を行い電 極を形成していた。このとき、現像後の膜厚は複数層を 積層しているため10μmより厚く、焼成を行うと5μ mより大きくなる。焼成後の膜厚が5μm以上となると き、焼成時の樹脂等がパーンアウトし電極が収縮する 際、膜厚方向および水平方向の引っ張り応力が大きく、 パターンエッジ部分が反り上がるという問題があった。 しかし、現像後10 µ m以下で焼成後5 µ m以下となる 条件下では、電極の体積が小さくなるため焼成時の電極 が収縮する際の引っ張り応力が弱くなり、パターンエッ ジの反り上がりがない。この最初の電極パターン膜を電 極保護膜とし、この上に再度電極を形成することで、-度の焼成における膜厚を薄くすることが可能となると共 に、下層の電極保護膜により電極膜の密着性も向上する ため、パターンエッジの反り上がりのない良質の電極を 形成することが可能となる。

【0028】また、従来の一度の露光によりパターンを 形成する場合と比べダスト起因の断線を起こしにくくな る。露光を複数回に増すことで、一度目の露光マスクと 同じ箇所にダストが付着する可能性は極めて少なく、断 線等の無い信頼性の高い電極を形成する事が可能とな る。

【0029】この製造工程で電極を製造すると、図1に 示される従来の電極の製造方法よりも、パターンエッジ の反り上がり、断線等の少ない高品質の電極を提供でき る。

【0030】また、感光性材料がフィルム材料で、強工 方法がラミネート法であっても、膜厚の条件を満たして いれば同様製造方法で同様の効果が得られる。

【0031】なお、本実施の形態では、現像後の膜厚が 5μ m、焼成後の膜厚が 2μ mの例を示した。現像後の膜厚としては 10μ m以下が望ましいが、それに限定されるものではない。また、焼成後の膜厚としては 5μ m以下が望ましいが、それに限定されるものではない。

【0032】なお、本実施の形態において、感光性ペー ストAおよびBは同一であってもよく、本発明の形態に 限定されるものではない。また、感光性ペーストAおよ びBは、酸化ルテニウムおよびAgを含んでなくてもよ く本発明の形態に限定されるものではない。また、電極 膜が形成される基板はガラス基板でなくてもよく本発明 の形態に限定されるものではない。またガラス等の基板 上に透明電極等があらかじめ形成されていてもよい。ま た、感光性ペーストの塗布方法はスクリーン印刷法でな くてもよく本発明の形態に限定されるものではない。ま た、積層される層数は2層でなくてもよく本発明の形態 に限定されるものではない。また、印刷後の乾燥は、室 温から90℃まで直線的に上昇した後90℃で一定時間 保持する温度プロファイル、およびIR炉においてなさ れなくてもよく本発明の形態に限定されるものではな い。また、露光マスクAおよびBの線幅は50μmおよ び40μmでなくてもよく本発明の形態に限定されるも のではない。また、露光条件は、照度10mW/c m^2 、積算光量300mJ/ cm^2 、プロキシ量100 μ mでなくてもよく本発明の形態に限定されるものではな い。また、現像液は炭酸ナトリウムを0.4wt%含ま なくてもよく本発明の形態に限定されるものではない。 また、現像後の焼成は、ピーク温度593℃、およびべ ルト式連続焼成炉においてなされなくてもよく本実施の 形態に限定されるものではない。

[0033]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る電極

およびその製造方法によれば、バターンエッジの反り上がりや断線等の少ない高品質の電極を形成する事ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の電極の要部構成とその製造工程を示す概 略図

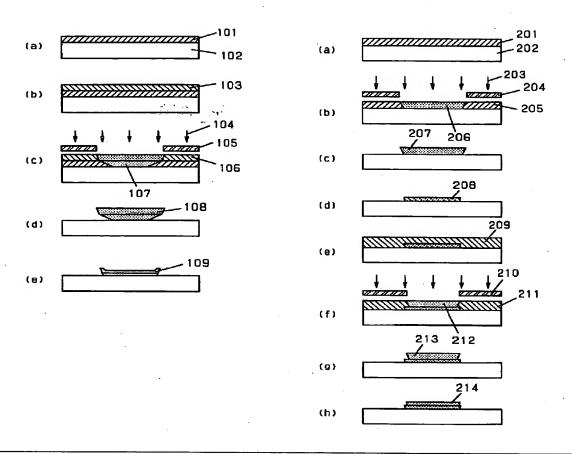
【図2】本発明の実施の形態に係る電極の要部構成とその製造工程を示す概略図

【符号の説明】

- 101 塗工後の感光性金属電極膜A
- 102 ガラス基板
- 103 塗工後の感光性金属電極膜B
- 104 紫外線
- 105 露光マスクA
- 106 感光性金属電極膜の非露光部
- 107 感光性金属電極膜の露光部
- 108 現像後の感光性金属電極膜
- 109 焼成後の感光性金属電極膜
- 201 塗工後の感光性金属電極膜A
- 202 ガラス基板
- 203 紫外線
- 204 露光マスクA
- 205 感光性金属電極膜Aの非露光部
- 206 感光性金属電極膜Aの露光部
- 207 現像後の感光性金属電極膜A
- 208 焼成後の金属電極A
- 209 **塗工後の感光性金属電極膜**B
- 210 **健光マスクB**
- 211 感光性金属電極膜Bの非露光部
- 212 感光性金属電極膜Bの露光部
- 213 現像後の感光性金属電極膜B
- 214 焼成後の金属電極B

【図1】

【図2】



フロントページの続き

- (72) 発明者 住田 圭介 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
- (72) 発明者 大谷 光弘 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
- (72)発明者 藤原 伸也 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
- (72)発明者 丸中 英喜
 - 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
- (72) 発明者 仲川 整
 - 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
- Fターム(参考) 5C027 AA01 AA02
 - 5CO40 GC18 GC19 JA02 JA09 JA15 JA28 KA01 KA04 KA16 KB14 KB17 LA17 MA04 MA24

THIS PAGE BLANK (USPTO)